



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ, УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА И СТЕРИЛИЗАЦИИ

МВУ ТМ ПЛАЗМА 04

Назначение:

Удаление фоторезиста и очистка органических примесей на пластинах, а также стерилизация медицинских, в том числе термолabileльных инструментов и материалов.

Особенности:

- Групповая обработка 20 пластин \varnothing 100, 150 мм, размещенных в кварцевой лодочке;
- Стерилизация медицинских инструментов, приспособлений, ёмкостей, посуды и т.д.;
- Рабочие газы: O_2 , N_2 ;
- Поддержание стабильного ВЧ разряда в диапазоне рабочих давлений 10-100 Па;
- Микропроцессорная система управления;
- Форвакуумная система откачки;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5 \text{ м}^2$.

